

Крупнейший европейский производитель оборудования для чипов ASML начал в Китае научный проект, цель которого — поиск и развитие инженерных талантов в области литографии. Компания продолжает укреплять свое присутствие в регионе, несмотря на усиливающееся давление со стороны США в вопросах технологий продвинутого производства чипов.

Новый онлайн-конкурс, организованный ASML, будет открыт для участия с конца июня до начала июля. В нем смогут принять участие как профессионалы полупроводниковой отрасли, так и любители науки. Участникам предстоит ответить на 20 вопросов, связанных с технологией литографии — ключевым процессом в производстве микросхем, в котором на кремниевые пластины наносятся схемы электронных цепей.

По итогам конкурса 16 лучших участников получают возможность пройти собеседование на работу в ASML. Еще 75 человек с высокими результатами попадут в резерв кадров компании и смогут претендовать на участие в будущих проектах.